

Miroir Raie Laser Ultrarapide, 760-840 nm, 25,4 mm dia. x 5,00 mm d’épaisseur



Stock **#85-103** FIN DE SÉRIE CONTACT

- 1 + **€69,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€69,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
20-10

Type:
Laser Mirror

Applications Typiques:
Ti:Sapphire 1st Harmonic

Parallélisme (arcmin):
<1

Ouverture Utile (%):
>80

Durabilité: ML-C-675A
Surface Arrière: Commercial Polish
Spécification du Traitement: R_{avg} >99% @ 760 - 840nm
GDD Specification: 0 ±30fs² @ 740-860nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 760 - 840
Planéité de Surface (P-V): λ/8
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Ultrafast (760-840nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 800
Diamètre (mm): 25.40 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm): 5.00 ±0.1
Angle d'Incidence (°): 45
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: 1000-on-1: >0.25 J/cm² @ 800nm, 100fs, 100Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme